PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-260687

(43)Date of publication of application: 13.09.2002

(51)Int.Cl.

H01M 8/02 CO8L 79/08 COSL 101/02 H01M 8/10

(21)Application number: 2001-053968 (22)Date of filing:

28 02 2001

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD (72)Inventor: TERAHARA ATSUSHI

IWASAKI KATSUHIKO

(54) HIGH POLYMER ELECTROLYTE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high polymer electrolyte for imparting a film which is superior not only in proton conductivity, water resistance, and heat resistance but also in strength. SOLUTION: This high polymer electrolyte contains a block copolymer, having a sulfonic acid group and aromatic polvimide.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Date of extinction of right

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2002-260687 (P2002-260687A) (43)公開日 平成14年9月13日(2002.9.13)

(51) Int.CL2 級別記号 FI テーマコート*(参考) P 4J002 HO 1M 8/02 HOIM 8/02 Z 5H826 COSL 79/08 COSL 79/08 101/02 101/02 H 0 1 M 8/10 HOIM 8/10

審査請求 未請求 מポック数15 OL (全 9 頁)

(21)出顧書号	特輯2001-53968(P2001-53968)	(71)出職人 000002093
		住友化学工業株式会社
(22) 出願日	平成13年2月28日(2001.2.28)	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
		(72)発明者 寺原 海
		表域県つくば市北原6 住友化学工業株式
		会社内
		(72)発明者 營藝 克彦
		東城県つくば市北原6 住友化学工業株式
		会社内
		(74) 代理人 100093285
		弁理士 久保山 隆 (外2名)
		Pターム(参考) 4,002 BP0 W CEOCW CHOT# CAD1W
		CHO4X CNOTH GQ00
		58028 AA08 CX05 EE18

(54) 【発明の名称】 高分子低制質

(57)【要約】

【課題】プロトン伝導度、耐水性、耐熱性のみならず強 度に優れたフィルムを与える高分子電解質を提供する。 【解決手段】スルホン酸基を持つプロック共産合体と芳 香族ポリイミドとを含有することを特徴とする高分子電 程質。

【特許請求の範囲】

【謝求項】】スルホン酸量を持つブロック共重合体と芳 香族ポリイミドとを含有することを特徴とする高分子電 起聲.

【請求項2】芳香族ポリイミドの含量が、スルホン酸基 を持つプロック共重合体と芳香族ポリイミドの総和に 1、消息0.5~80重量%であることを特徴とする請 求項1記載の電解質。

【贈求項3】スルホン酸菓を待つブロック共重合体が、 **待たないブロックをそれぞれ一つ以上有し、かつ全ての** ブロックのうち少なくとも一つのブロックがその主鎖に 芳香環を有するブロックであることを特徴とする諸求項

1または2に記載の高分子電解質。 【註求項4】スルホン酸基を含むブロックが、一般式 (1) で表される繰り返し単位を有するブロックにスル ホン酸基が導入されたブロックであることを特徴とする 請求項3記載の高分子電解質。

(式中、Xは、-O-、-S-、-NH-または直接結 台を表し、R1 は、炭素数1から6のアルキル基、炭素 数1から6のアルコキシ基。またはフェニル基を表わ し、aは0~3の整数である。R'が複数ある場合は、 これらは同一であっても異なっていても良い。) 【請求項5】Xが一〇一であることを特徴とする請求項

4記載の高分子電解質。 【贈求項6】スルホン酸蓄を含むブロックが、一般式 (2)で衰される繰り返し単位を有するブロックにスルホ ン酸基が導入されたブロックであることを特徴とする請

永順3記載の高分子電経管。 -(O-CH,CH(CH,OAr))-(式中、Arは、置換器を有することもある1価の芳香

族墓を哀す。) 【請求項7】 置換基を有することもある1.値の芳香繁基 が、下記から遺ばれることを特徴とする請求項6記載の

(式中、R1は、炭素数1から6のアルキル基、炭素数 1から6のアルコキシ基、フェニル基、またはフェノキ シ基を表わし、bは0~4の整数を、cは0~6の整数 を表す。R⁴が複数ある場合は、これらは同一であって も異なっていてもよい。)

【鵬求項8】スルホン酸量を含むブロックが、エポキシ 樹脂からなるブロックにスルホン酸益が導入されたブロ 50 子電解質から得られてなることを特徴とする高分子電解

ックであることを特徴とする請求項3記載の高分子電解 딸.

【論求項9】エポキシ樹脂からなるブロックが、一般式 (3) で表される繰り返し単位を有するブロックである ことを特徴とする請求項8記載の高分子電解質。

-(O-Ar-O-CH, CH(OH)CH,)-(式中、APは、置換基を有することもある2面の芳香 嫉事を表す。)

【請求項10】置換基を有することもある2価の芳香族 スルホン酸基を持つプロックとスルホン酸基を実質的に 19 基が、下記から選ばれることを特徴とする請求項9記載

の高分子電解質。

20 (式中、R'は、炭素数1~6のアルキル基. 炭素数1 ~6のアルコキシ基、またはフェニル基を表わし、 d は 0~3の整数であり、eは0~2の整数である。R'が 複数ある場合は、これらは同一でも異なっていてもよ い。Yは、直接結合、-O-、-S-. 炭素数1~20 のアルキレン基、炭素数1~10のアルキリデン基、炭 差数1~10のハロゲン化アルキレン器、または炭素数 1~20のアルキレンジオキシ基を表わす。Yが複数あ る場合は、これらは同一であっても異なっていてもよ (,c j

【請求項11】スルホン酸基を実質的に持たないブロッ クが、一般式(4)で表わされる繰り返し単位を有する ことを特徴とする請求項3~8のいずれかに記載の高分 子電解質。

(式中、R1は、炭素数1~6のアルキル基を表わし、 40 fは0~4の整数である。 R*が複数ある場合はこれ ちは同一であっても異なっていてもよい。 2は-CO-または「SO、」を表わす。)

【論求項 12】 乙が-S〇, - であることを特徴とする 請求項11記載の高分子電解質。

【鷗求項13】スルホン酸基が実質的に導入されていな いプロックがプロック共革合体全体に対して60~95 重量%であることを特徴とする請求項3~12いずれか に記載の高分子電解質。

【請求項14】請求項1~13のいずれかに記載の高分

(3)

質フィルム。

3 【請求項15】請求項14記載の高分子電解質フィルム を用いてなることを特徴とする燃料電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の届する技術分野】本発明は、高分子電解質、な かでも燃料電池の隔離として好適に用いられる高分子電 房質組成物に関する。

[0002]

【従来の技術、発明が解決しようとする課題】図体高分 10 子型燃料電池に用いられるイオン伝導性を有する高分子 電解質として、スルホン酸基、カルボン酸基、リン酸基 などの酸性基を持つ高分子材料が使用されている。例え は、プロトン伝導性高分子電解質として、ナフィオン

(デュポン社の登録商標)をはじめとするパーフルオロ スルホン酸系の针料が、固体高分子型燃料電池としての 特性に優れることから従来主に使用されてきている。し かしながらこの材料は耐熱性が低く高温での安定性が低 い等の問題が指摘されている。

替わり得る高分子質解質として、ポリエーテルケトン、 ポリエーテルスルホン、ポリイミド等の耐熱性に優れた ポリマーにスルホン酸基を導入した村斜が着目されてい る。しかし、これらの材料においては耐水性に劣るとい う問題があった。

[0004] 【課題を解決するための手段】このような状況下、本発 明者らは、スルホン酸基を持つブロック共産合体が、高 い伝導性を示すのみならず優れた耐水性を示すことを見 出し既に提案している (特願2000-06176 8)。 本発明者らは、その後更に検討を重ねた結果、 該ブロック共重合体に芳香族ポリイミドを併用すること により、得られたフィルムの強度が若しく向上し、耐水 性も一層向上することを見出すとともに更に穏々の検討 を加え本発明を完成した。すなわち本発明は、スルホン 酸基を持つプロック共重合体と芳香族ポリイミドとを含 有することを特徴とする実用的に優れた高分子電解質を 提供するものである。

100051

【発明の実施の影態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明の高分子電解質組成物は、成分の一つとして、ス ルホン酸基を持つブロック共重台体を含有するものであ る。とこで、ブロックとは1種の繰り返し単位が2個以 上連結した状態を、、プロック共重合体とは2種以上の ブロックが直接結合あるいは連絡基を介して結合した高 分子。すなわち2種類以上の繰り返し単位からなる複数 のブロックを含む高分子をいう。

【0006】本発明におけるスルホン酸基を持つブロッ ク共重合体としては、全てのブロックの主鎖が脂肪族炭 - (エチレン-ブチレン) -スチレントリブロック共産 台体にスルホン酸基を導入したもの(特表平10-50 3788号公報)等であっても良いが、少なくとも一つ のブロックがその主鎖に芳香環を有するブロック共重合 体であることが耐熱性が高く好ましい。またスルホン酸 基を持つブロックとスルホン酸基を実質的に持たないブ ロックとをそれぞれ一つ以上有するブロック共重合体が 伝導性に優れるためより好ましい。

【0007】ここで、スルホン酸基持つブロックとは、 スルホン酸基の数がブロックを構成する繰り返し単位1 個あたり平均0. 5個以上であるブロックを、スルホン 酸基を実質的に持たないブロックとは、スルホン基の数 がブロックを構成する繰り返し単位1個あたり平均(). 1 個以下であるプロックをいう。

【0008】スルホン酸菜を持つブロックの具体例とし ては、例えば、繰り返し単位として、ポリスチレン、ポ リ (α-メチルスチレン)、水り (アリルフェニルエー テル)、ポリ(フェニルグリンジルエーテル)、ポリ (フェニレンエーテル) ポリ (フェニレンスルフィ 【0003】また、パーフルオロスルホン酸茶の材料に 20 下)、ポリ (フェニレン)、ポリ (アニリン)、ポリエ ーテルエーテルケトン、ポリエーテルエーテルスルホ ン、ポリスルホン、ポリ (フェニルメチルシロキサ ン) ポリ (ジフェニルシロキサン) ポリ (フェニル メチルフォスファゼン)、ポリ (ジフェニルフォスファ ゼン)、エポキシ樹脂等を有するブロックのそれぞれに スルホン酸基が導入されたブロックが挙げられる。中で も、繰り返し単位として、ポリ (フェニレンエーテ ル)、ポリ (フェニレンスルフィド)、ポリ (フェニレ ン) ボリ (アニリン) 等を有する一般式 (1) で表さ 30 れるブロックにスルホン酸基が導入されたブロック、ボ り(フェニルグリシジルエーテル)を育する一般式(2) で表されるプロックにスルホン酸基が導入されたブロッ エポキシ樹脂を有するプロックにスルホン酸差が導 入されたブロックが好ましく用いられる。 [0009]

(式中、Xは、-O-、-S-、-NH-、または直接 結合を表し、R1 は、炭素数1~6のアルキル基、炭素 数1~6のアルコキシ基。またはフェニル基を表わし、 aは0~3の整数である。 R! が複数ある場合は、こ れらは同一でも異なっていてもよい。)

一般式(1)のブロックを構成する繰り返し単位の数 は、通常2~200であり、好ましくは5個~50個で ある.

【9910】一般式(1)のブロックとしては、Xが一 〇-で表されるポリ (フェニレンエーテル)が好まし 化水素で構成されるブロック共産合体、例えばスチレン 50 く、その代表例としては、例えばボリ(1,4-フェニ (4)

【0011】一般式(1)のブロックは、公知の方法に より製造することができる。例えば、ポリ(フェニレン エーテル)の場合、フェノールを触媒存在下で酸化する 酸化重合法や、ハロゲン化フェノールを触媒とアルカリ 存在下に縮合するいわゆるウルマン反応により製造でき

6-ジフェニル-1, 4-フェニレンエーテル) が好ま

しく、ボリ(2-フェニル-1,4-フェニレンエーテ

5, [0012]

ル) がさらに好ました。

-(O-CH, CH(CH, OAr))-(式中、A r は、置換基を有することもある1 価の芳香 **槟蟇を表す。)一般式(2)の繰り返し単位の数は、適** 常2~200であり、好ましくは5~50である。 【0013】ととで、鎧換蓋を有することもある1価の 芳香族基としては、例えば下記の基が挙げられる。



(式中、R*は、機素数1から6のアルキル基、炭素数 1から6のアルコキシ基。フェニル基。またはフェノキ 少益を表わし、hは0~4の整数を cは0~6の整数 を表す。R1が複数ある場合は、これらは同一であって も異なっていてもよい。)

[00]4]APの好ましい例を、芳香族オールの影 (AピーOH) で示すと、例えばフェノール、o-クレ ゾール、mークレゾール、ゥークレゾール、2、3ージ メチルフェノール、2,4-ジメチルフェノール、2,40 り好ましい。 5-ジメチルフェノール、2、6-ジメチルフェノー ル. 2、3、4-トリメチルフェノール、2、4、6-トリメチルフェノール、2、4、5、6ーテトラメチル フェノール、2-エチルフェノール、4-エチルフェノ ール、2-プロビルフェノール、4-プロビルフェノー ル 2-1-プロビルフェノール、4-1-プロビルフ ェノール、2-ブチルフェノール、4-ブチルフェノー ル、2-ビフェノール、4-ビフェノール、1-ナフト ール、2-ナフトールなどが挙げられる。

[0015] 一般式(2)で表される繰り返し単位を有 50 【0019】

するブロックは、公知の方法、例えば、対応する下記式 -CH--CH2--O- Ar2

で表される芳香環を有するグリシジルエーテルを開環重 合することにより製造し得る。

【0016】かかる芳香環を有するグリシジルエーテル の代表例としては、例えば、フェニルグリシジルエーテ ル. a-トルイルグリシジルエーテル、m-トルイルグ でもポリ (1、4-フェニレンエーテル)、ポリ (2- 10 リンジルエーテル、ロートルイルグリンジルエーテル、 2、3-ジメチルフェニルグリシジルエーテル。2、4 ジメチルフェニルグリンジルエーテル、2,5-ジメ チルフェニルグリシジルエーテル、2、6-ジメチルフ ェニルグリシジルエーテル、2、3、4-トリメチルフ ェニルグリシジルエーテル 2.4.6-トリメチルフ ェニルグリシジルエーテル、2、4、5、6 - テトラメ チルフェニルグリシジルエーテル、2-エチルフェニル グリンジルエーテル、4-エチルフェニルグリンジルエ ーテル、2 - プロビルフェニルグリシジルエーテル、4 - プロピルフェニルグリンジルエーテル、2 - i - プロ ビルフェニルグリシジルエーテル、4-1-プロビルフ ェニルグリシジルエーテル、2-プチルフェニルグリシ ジルエーテル、4-ブチルフェニルグリシジルエーテ ル、2 - ピフェニルグリシジルエーテル、4 - ピフェニ ルグリシジルエーテル、1-ナフチルグリシジルエーテ ル、2-ナフチルグリシジルエーテル等が挙げられる。 これらは単独で用いてもよいし、複数のグリシジルエー テルを用いてもよい。

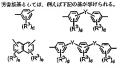
【0017】また、必要に応じて上記の芳香環を有する 30 グリシジルエーテルと芳香環を含まないエポキシ化合 物。倒えばエチレンオキシド、プロビレンオキシド、

1、2-エポキシブタン、シクロヘキサンエポキシド、 エピプロロヒドリン、エピクロロヒドリン、エピプロモ ヒドリン、トリフルオロプロピレンオキシド、メチルグ リンジルエーテル、エチルグリンジルエーテル、プロビ ルグリシジルエーテル、プチルグリシジルエーテルなど とを共重合したものであっても良いが、その場合は、芳 香頭を有するグリシジルエーテル成分は6()重量%以上 であることが好ましく、80重置%以上であることがよ

【0018】またエポキン樹脂を有するブロックとして は、分子内に1または2個以上のエポキシ基をもつ樹脂 (エポキ5/勧脂)を前躯体とするブロックが挙げられる が、エポキシ樹脂を前駆体とするものでなくても、結果 としてその影響になっているブロックも含む。エポキシ 製脂を有するブロックのなかで、主鎖に芳香環を有する エポキシ制脂を有するプロックがより好ましく、下記一 般式(3)で表わされる縁返し単位を有するブロックで あることがさらに好ましい。

-(O-Ar'-O-CH, CH(OH)CH,)-(3) (式中、Arは、環換器を有することもある2価の芳香 族墓を表す。)一般式 (3) の繰り返し単位を有するブ ロックを構成する繰り返し単位の数は、通常2~200

であり、好ましくは4~50である。 【0020】ととで、鑑換基を有することもある2価の



(式中、R'は、炭素数1~6のアルキル差、炭素数1 ~6のアルコキシ基、またはフェニル基を表わし、dは ()~3の整数であり、eは0~2の整数である。R'が 複数ある場合は、これらは同一でも異なっていてもよ い。 Yは、直接結合、-〇-、-S-、焼素数1~20 酸菌を持つブロックとスルホン酸基を実質的に持たない のアルキレン華、炭素数1~10のアルキリデン華、炭 素軟1~10のハロゲン化アルキレン基、または炭素数 1~20のアルキレンジオキシ基を表わす。Yが複数あ る場合は、これらは同一であっても異なっていてもよ

(a,) 【0021】一般式(3)の繰り返し単位を有するブロ ックは、公知の方法により製造し得る。例えば、HO-Ar'-OHで表わされるジオール化合物をアルカリ存 在下にエピクロロヒドリンと反応させる方法や、ジオー ル化合物とジグリシジルエーテル化合物を反応させる方 30 法が挙げられる。

【0022】ってで、HO-Ar'-OHで表わされる ジオール化合物としては、例えばハイドロキノン、レゾ ルシノール、カテコール、2-メチルハイドロキノン、 2、6-ジメチルハイドロキノン、2-フェニルハイド ロキノン、2、6-ジフェニルハイドロキノン、2-メ チルレゾルシノール、2、6-ジメチルレゾルシノー ル、2-フェニルレゾルシノール、2、6-ジフェニル レゾルシノール、1、2-ジヒドロキシナフタレン、 1、4ージヒドロキシナフタレン、1、5ージヒドロキ 40 4'ージヒドロキシジフェニルスルホンと4,4'ージ シナフタレン、2、6-ジヒドロキシナフタレン、2、 ?-ジヒドロキシナフタレン、4,4°-ジヒドロキシ ピフェニル、2、4" -ジヒドロキシピフェニル、2, 2' -ジヒドロキシビフェニル、4、4' -ジヒドロキ シジフェニルメタン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) エタン、2、2-ビス (4-ヒドロキシフェニ ル) プロパン、2、2 - ビス (4 - ヒドロキシフェニ ル) ブタン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、2、2-ビス(4-ヒドロキンフェニ

ン. 1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) -1-フ ェニルエタン、ピス (4-ヒドロキシフェニル) ジフェ ニルメタン、9、9-ビス(4-ヒドロキシフェニル) フルオレン.

[0023] a. a - ビス (4-ヒドロキシフェニ ル) -1、4-ジイソプロビルベンゼン、4、4' -ジ ヒドロキシジフェニルエーテル、2、2 - シヒドロキ シジフェニルエーテル、ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) スルフィド、ビス (2-ヒドロキシフェニル) スル 10 フィド、1、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) エタ ン、1、2 - ビス (4 - ヒドロキシフェノキシ) エタ ン、1、2 - ビス(3 - ヒドロキシフェノキシ)エタ ン、1、2-ビス(4-ヒドロキシフェノキシ)プロバ 1. 3-ビス(4-ヒドロキシフェノキシ)プロパ ン、1。4-ビス(4-ヒドロキシフェノキシ)ブタ ン、1、6-ビス(4-ヒドロキシフェノキシ)へキサ ン、ジェチレングリコールビス(4-ヒドロキシフェニ ル) エーテル等が挙げられる。

【0024】本発明においては、前記のようなスルホン ブロックとをそれぞれ一つ以上有することが好ましい が、スルホン酸基を実質的に持たないブロックとして は、繰り返し単位として、ポリエーテルスルホン、ポリ エーテルケトン等を有する一般式(4)で表わされるブ ロックであることが耐熱性が高いので好ましい。

[0025]

(式中、R1は、炭素数1~6のアルキル量を嵌わし、 fは0~4の整数である。 R*が複数ある場合はこれ ちは同一であっても異なっていてもよい。 2は-CO-または-SO,-を表わす。)

【0026】中でも、2が-80,-であるポリエーテ ルスルホンが、溶媒に対する溶解性が高くより好まし い。一般式(4)で示されるブロックは、公知の方法で 製造し得る。ポリエーテルスルホンは、例えば、4, クロロジフェニルスルホンとを意識合して合成すること ができる。一般式(4)で示されるブロックの繰り返し 単位の数は10~1000個が好ましく、20~400 個がより好ましい。繰り返し単位の数が小さすぎると共 重合体のフィルム強度や耐熱性が低下する傾向にあり、 大きすぎると溶解性が低下する傾向にある。

【0027】次に、スルホン酸基を持つブロック共重合 体の製造方法について説明する。先ずブロック共重合体 を製造し、次いでこれをスルホン化する方法が通常用い ル)-1,1、1、1,3,3、3-ヘキサフルオロプロバ 50 ちれる。 共宣合体の製法すなわち2種以上のプロックを (6)

[0028] 倒えば、一般式(1) で示されるブロック の一側であるボリ(フェレンエーラル)と、一般式 (4) で示されるブロックの一側であるボリエーテルス ルボンとを結合させる場合、末端に小販差が残存したボ リ(フェニレンエーテル)と末端にハロゲンが終存した ポリエーテルスルボンとをアルカリ存在下に総合する方 法が挙げられる。また、末端に小腹差が残存したボリ

法が率がられる。また、末端に水酸普が残をした水り イッエ・レンエーテル)と予報に水板管が残をした水り エーテルスルボンとを結合させる場合は、4. イージ アルオロジフェンルスルボン、4. 4 ージウロロジフ エンルスルボン、4. 4 ージフルオロベンゾフェン ン、2. 4 ージシロロベングフェンン、2. 4 ージフ ルオロベンゾフェンン、2. 4 ージクロロベングフェン ン、2. 6 ージフルオロベンゾンニトリル、2. 6 ージク ロロベンゾニトリル、4サフルオトベンゼン、デカフ ルオロビンエント等のハログ・化合物を単端剤として用 い、同様の確合反応で結合させることもできる。

【0029】また一般式(2)で示されるブロックの一 例であるポリ (フェニルグリシジルエーテル) と、一般 式(4)で示されるブロックの一例であるポリエーテル スルホンとを結合させる場合、末端に水改基を有するボ リエーテルスルホンの末端水酸基をアルカリ金属フェノ ラートに変換し、これを重合開始点として芳香環を含む グリンジルエーテルの関係重合を行う方法等が挙げられ る。 また、エピクロロヒドリン等のブロック化反応に 使用できるハロゲンを含むグリシジルエーテルをフェニ し、これと末端に水酸基が頻停したポリエーテルスルホ ンとをアルカリ存在下に宿合する方法等も挙げられる。 【0030】また一般式(3)で示されるブロックの一 例であるエポキシ樹脂と、一般式(4)で示されるブロ ックの一例であるポリエーテルスルホンとを結合させる 場合、エポキン樹脂の末端に残存するグリシジル基をポ リエーテルスルホンの末端に残存する水酸基に開環付加 させて結合させる方法等が挙げられる。

[0031]上版のようなブロックの一つとしてボリエーテルスルホンを目れる場合、プロッチ集合所定は、 連当な海線や門りことが呼ました。溶線としては、 薄した。 海線性水素系線は、エテル水系線は、アルホキンド系線は アミド系線は、エルホン系線は、スルホキンド系線は アミド系線は、エルホン系線は、スルホキンド系線は と手用いることが定ちか、高線とからにとしては、 N、N・シンメチルボレンド、N、N・シンメチル下と トアミド、N・アンメチルボレンド、P、N・アンメチル下と トアミド、N・アンメチルボレンでは、 ので、好まりくほうのでとのでである。アロック共会を で、好まりくほうのでとのでである。アロック共会を で、好まりくほうのでとのでである。

【10032】かくして得られたプロック共重合体をスル ホン化することにより、スルホン酸量が導入されるが、 スルホン化剤としては、例えば、硫酸、発煙硫酸、クロ ロスルホン酸、またはSO。などの公知のスルホン化剤 を用いることができる。これらの中で、湍度が9.0%以 上の確酷が好ましく、濃度94~99重置%の確能がよ り好ましい。このような確酸を使用することにより、ス ルホン酸基を持つブロックとスルホン酸基を実質的に持 たないブロックとを有する共重合体を製造し得る。例え 19 ぱー鍛式(4)で表わされる繰り返し単位を有するプロ ックと、一般式(1)、(2)または(3)で表わされ る繰り返し単位を有するブロックを有するブロック共産 合体から、一般式 (1) (2) または (3) で表わさ れる繰り返し単位を有するブロックに選択的にスルホン 酸差が導入され、一般式(4)で示されるブロックには 寒雹的にスルホン酔基が導入されていないブロック共産 合体を製造することができる。

[0 0 3 3] スルホン化反応させるに当たっては、反応 に不活性な存開端を共存するとことできる、 適数を 20 使用する場合の、凝数に付するプロック共皇合体の協族 は、好ましくは 1~5 0 8 重形、より好ましくはつ~3 0 の重要がちる。また、反応機に追奪ので~8 0 で、 好ましくは2 0 で~4 0 でである。プロック共富合体の 満年への発生スルホン化は関係では行り、変更に 第2 ~2 0 時間で反応が完了して約~な確認になる。ス 人ポン化となれたファナ共富合体は、 議機能放を大量の 水化性をなれたコッ共業音体は、 議機能放を大量の 水化性をなれたコッ共業音体は、 議機能放を大量の 水化性ないて知识することかできる。

る。 また、エピクロロヒドリン等のブロック化反応に 使用できるハロゲンを含むグリシジルエーテルをフェニ ルグリンジルエーテルを共産さんだブロックをます合成 あっちんじめ帯入されたブロックをスルイン陸基が実質的 し、これと末端に水陸基が気存したポリエーテルスルホ ンををアルカリ党在下に協会する方法等も必要がある。 でも数差し得る。

【0035】スルホン郷替を持つプロック共産合作において、スルホン能が各所りプロックとスルホン能を受別のに保たないプロックとそ有する共産合体の場合は、スルホン搬送が実践的に導入されていないプロックがプロック共産合体全体に対しても、0つ95重要がであることがあるによって、10090単分であることができない。スルホン機能が実際的に係入されているが、クロック共産合体のクストボン機能が受別である。12000年の大井が上側当面が入るいために十分な高の子衛衛隊としてで使が応じてする情報である。9、また60重要等より少ない場合は耐水使が低下する側面にある。9、また60重要等より少ない場合は耐水使が低下する側面にある。

【0036】またスルホン酸基を持つプロック共通合体 のイオン交換管量(スルホン酸基の博力量)は、〕、2 ~3。0ミリ当量人で分所等しく、さらに0.5~2。 ○ミリ当量人をつめることがより好ましい。高い程プロ トン仁棒性に関わるが、高すざると、耐水性やフィルム 39 微微が低下する時間にある。

(7)

【0037】本発明の高分子電解質は、上記のようなス ルホン酸基を持つブロック共産合体と芳香族ポリイミド とを含有することを特徴とするものであるが、芳香族ポ リイミドとしては、芳香族ジアミンと芳香族テトラカル ポン酸二無水物とから重合させて得られる公知の芳香族 ポリイミドを使用し得る。とこで、芳香嫉ジアミンとし ては、例えば、p-フェニレンジアミン、0-フェニレ ンジアミン、4、4、-ジアミノジフェニルエーテル、 3、3'ージアミノジフェニルエーテル、3,4'ージ アミノジフェニルエーテル. 1,4-ビス(4-アミノ 10 して. 低分子電解質や酸化合物、あるいは他の高分子電 フェノキシベンゼン)、1、4-ビス(3-アミノフェ ノキシベンゼン)、1,3-ビス(4-アミノフェノキ シベンゼン) 1,3-ビス(3-アミノフェノキシベ ンゼン)、4、4、-ジアミノベンゾフェノン、3。 3'-ジアミノベンゾフェノン、4、4'-ジアミノジ フェニルスルホン、3.3'ージアミノジフェニルスル ホンなどが挙げられる。

【0038】また芳香炊テトラカルボン酸二無水物とし ては、例えば、ビロメリット酸二無水物、ビフェニルー ゾフェノン-3、3、4、4、-テトラカルボン酸二 無水物、ジフェニルスルホン-3,3',4,4'-テ トラカルボン酸二無水物。ナフタレン-1,4、5,8 チトラカルボン酸二無水物等が挙げられる。芳香族ジ アミンと芳香族テトラカルボン酸二無水物との組み合わ せにより各種の芳香族ポリイミドが知られているが、中 でも有機溶剤に可溶な芳香族ポリイミドが前記共重合体 と溶剤キャスト法によりプレンドすることが可能であり 好ましい。

【0039】本発明の高分子電解質においては、スルホ 30 ン胺基持つプロック共重合体、芳香族ポリイミド等はそ れぞれ必要に応じて2種以上のポリマーを併用すること も可能である。芳香族ボリイミドの使用置は、ベースと して用いる共産合体のスルホン酔当業 プロトン伝導 度、吸水率などの特性に応じて適切な比率に設定し、目 的とする特性向上が関れる様に調節することができる。 芳香族ポリイミドの置は、スルホン酸基を持つブロック 共重合体と芳香族ポリイミドの総和にし、運奮り、5~ 80重置%である。0.5重置%未満になると改良効果 が低下傾向にあり、80%を超えるとプロトン伝導性が 40 不嫌布またはカーボンペーパーに白金線粒子または白金 低下傾向にある。好ましくは1~40重置%である。 【0040】本発明の高分子電解質は、スルホン酸基を 持つプロック共重合体と芳香族ポリイミドとを含有する ことを特徴とするものであるが、溶媒を含有することも できる。恣媒としては、スルホン酸基を含むブロック共 重合体および芳香族ポリイミドを溶解可能であり、その 後に除去し得るものであるならば特に制限はないが、中 でもN、Nージメチルホルムアミド、N、Nージメチル アセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、N、N -ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルスルホキシド等 50 はない。

の非プロトン性極性溶媒が両者のポリマーの溶解性が高 く好ましい。とれらは単独で用いることもできるし、必 要に応じて2種以上の溶媒を混合して用いることもでき る。混合物のモルフォルジー制御などを目的としてさら に他の恣嬢を含有することもできる。また製顔した場合 の基種物性改良を目的として、通常の高分子に使用され る可塑剤、安定剤、離型剤等も含有することができる し、複合アロイ化等を目的として、他のボリマーも含有 することもできるし、イオン伝導性の向上などを目的と 解腎を含有することもできるし、燃料電池用途における 水管理の容易化のために、無機あるいは有機の微粒子を 保水剤として含有することもできる。

【0041】本発明の高分子電解質フィルムは、例えば 上記のような溶媒を含有する高分子電解質をガラス板上 に流延進布し、溶媒を除去することにより製膜し得る。 また、フィルムの銭械的強度の向上などを目的として、 電子線・放射線などを照射して架橋したものであって も、さらには、多孔性のフィルムやシートに含浸複合化 3、3、4、4、4、-テトラカルボン酸二無水物 ベン 29 したり、ファイバーやパルブを混合してフィルムを締強 したものであっても良い。フィルムの厚みは、特に制限 はないが10~200μmが好ましい。10μmより薄 いフィルムでは強度が低下する傾向にあり、200μm より厚いフィルムでは膜抵抗が大きくなり電気化学デバ イスの特性が不足する傾向にある。順厚は溶液濃度ある いは差板上への途布厚により制御できる。

> 【0042】次に本発明の燃料電池について説明する。 本発明の燃料電池は、上記のような燃料電池用高分子電 解離フィルムの両面に、触媒および集電体としての導電 **丝物質を接合することにより製造することができる。該** 触媒としては、水素または酸素との酸化還元反応を活性 化できるものであれば特に制限はなく、公知のものを用 いることができるが、白金の微粒子を用いることが好ま しい。白金の微粒子はしばしば活性炭や黒鉛などの粒子 状または繊維状のカーボンに担待されて用いられ、好ま しく用いられる。集電体としての導電性物質に関しても 公知の材料を用いることができるが、多孔質性のカーボ ン不能布またはカーボンペーパーが、原料ガスを触媒へ 効率的に輸送するために好ましい。多孔質性のカーボン 微粒子を担待したカーボンを接合させる方法、およびそ れを高分子電解質フィルムと接合させる方法について は、例えば、Journal of Electrochemical Society:Ele corochemical Science and Technology, Vol. 135(9). 2209 (1988) に記載されている方法等の公知の方法を 用いることができる。

> 【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、 本発明はこれらの実施例によりなんち限定されるもので

[0043]

(8)

[0044] 参考例]

無水塩化第一銅1.98gと2-メチルベンズイミダゾ ール2. 64gをトルエン20m!中で大気下室温で3 0分撹拌した。これに2-フェニルフェノール85gと トルエン300mlを加え、酸素雰囲気下50℃で15 時間撹拌した。反応終了後、塩酸を含むメタノール中に 注いでポリマーを析出させ、ろ過、乾燥して換黄色粉末 状のボリ (2-フェニルフェニレンエーテル) を40 ¢ 得た。

13

[0045]実施例1

共游蒸図装置を備えたフラスコに、スミカエクセルPE SSOO3P(位友化学工業製、水酸基末端ポリエーテ ルスルホン)を?()g、参考例1で得られたポリ(2-フェニルフェニレンエーテル〉を30g、炭酸カリウム 4. 14 g、N、N - ジメチルアセトアミド (以下DM Acと略称する) 400mlおよびトルエン20mlを 加え、加熱撹拌してトルエンと水の共満条件下にて脱水 後、トルエンを蒸留除去した。とこに4、4°-ジフル オロベンゾフェノン5.11gを添加し、160℃にて ールに適下し、得られた沈殿物をろ過回収し、80°Cに て選択數様して95gのブロック共重合体を得た。

【0046】得られたブロック共重合体20gを98% 確職150m1とともに掌端下にて概律し、均一溶液と した後さらに2時間競拌を継続した。得られた溶液を大 香の氷水中に滴下し、得られた沈殿物をろ過回収した。 さらに洗液が中性になるまでイオン交換水によるミキサ 一洗浄練返した後、40℃にて減圧乾燥してポリ(2-フェニルフェニレンエーテル) のブロックが選択的にス 造した。BC1のイオン交換容置は1.9ミリ当量/g であった。芳香族ポリイミドとして新日本理化(株)製 のリカコートPN20を用いた。BC1とPN20を8 0:20の重要比でDMAでに終解し、キャスト法によ りプレンドフィルムを作成した。得られたフィルムは淡 黄色不透明であった。

【0047】比較例1

BC1をDMAcに溶解し、キャスト法によりプレンド フィルムを作成した。得られたフィルムは後褐色週明で あった。

[0048]実施例2

共沸蒸醤装置を備えたフラスコに、スミカエクセルPE S5003Pを45g、ポリ(2-フェニルフェニレン エーテル) を16g、炭酸カリウム1.80g. DMA c300mlおよびトルエン15mlを加え、頻繁鏡枠 してトルエンと水の共綿条件下にて脱水後、トルエンを 茶窗除去した。ここにデカフルオロビフェニル3.67* 表 1

*gを添加し、80℃にて10時間加熱撹拌した。実施例 1と同様にして62gのブロック共重合体を回収した。 とれを写版例1と同様にして濾硫酸によりスルホン化を 行い、イオン交換容量が1、7ミリ当量/皮を有するフ ロック共産合体(以下BC2という)を合成した。BC 2とPN20を80:20の重量比でDMAcに溶解 し、キャスト法によりプレンドフィルムを作成した。得 ちれたフィルムは接黄色不透明であった。 [0049]比較例2

BC2をDMAcに溶解し、キャスト法によりブレンド フィルムを作成した。得られたフィルムは淡褐色透明で あった。

[0050]実施例3

共沸蒸留装置を備えたフラスコに、スミカエクセルPE S5003P(佐友化学工業製、水酸菓末編ポリエーテ ルスルホン》を75g、ポリ(2-フェニルフェニレン エーテル》を25g、炭酸カリウム2. 49g. N, N ージメチルアセトアミド(以下DMAcと略称する)4 00mlおよびトルエン50mlを加え、加熱撹拌して 2.4時間加熱機伴した。反応液を大量の塩酸酸性メタノ 26 トルエンと水の共沸条件下にて脱水後、トルエンを蒸留 除去した。ここにデカフルオロビフェニル5.35gを 添加し、80°Cにて7時間。100°Cで3時間加熱線拌 した。反応液を大量の塩酸酸性メタノールに適下し、得 られた沈殿物を3通回収し、80°Cにて減圧乾燥して1 62gのブロック共重合体を得た。これを実施例1と同 機にして濾硫酸によりスルホン化を行い、イオン交換容 置が1. 4ミリ当量/gを有するブロック共重合体(以 下BC3という)を合成した。BC3とPN20を8 0:20の重量比でDMAcに溶解し、キャスト法によ ルホン化された高分子電解質(以下BC1という)を製 30 りブレンドフィルムを作成した。得られたフィルムは淡 黄色不透明であった。

> BC3とPN20を90:10の重量比でDMAcに溶 握し、キャスト法によりプレンドフィルムを作成した。 得られたフィルムは淡黄色不透明であった。

[0052]比較例3

[0051]実総例4

BC3をDMAcに溶解し、キャスト法によりフィルム を作成した。得られたフィルムは狡精色透明であった。 【0053】上記実施例および比較例で得られた高分子 40 電解質フィルムのプロトン伝導度を、温度80°C、湿度 95%の条件下、交流法で測定した。またフィルムの吸 水率を、乾燥したフィルムを100°Cの脱イオン水に2 時間浸漬した後のフィルム重査増加量を乾燥時の重置を 基準として求めた。さらにフィルムの引っ張り強度を宣 温大気下で測定した。 これらの結果をまとめて表 1 に示 す。

[0054]

吸水率(%) 引っ張り強度(MPa) <u>プロトン伝導度</u>(5/cm) 実施例1 1. 1×10-1 89 41

	(5	a)	特闘2002-260687	
15	(-	,	16	
比較例1	1. 1×10 ⁻¹	151	38	
実総例2	9. 5×10-1	64	4.5	
比較例2	1. 0×10-1	93	4.1	
実施例3	6. 6×10 ⁻¹	17	4.7	
実施例4	7. 7×10-1	4 6	4.5	
比較例3	9. 1×10-1	5.2	4 1	
			プロトン伝導膜に適用した際に薄膜(É
	78819 プロトンに第	水原 か 産油の特別		

[0055] 【発明の効果】本発明の高分子電解器は、プロトン伝導 度、耐水性、耐熱性のみならず強度に優れたフィルムを